



金志炫 (キム・ジヒョン)
外国弁護士

jihyunkim@leeinternational.com
T. 82-2-2262-6091
F. 82-2-2273-4605

キム・ジヒョン弁護士は、Lee International IP & Lawの外国弁護士です。訴訟およびライセンスなどあらゆる種類の一般知的財産権分野に関して各種アドバイスを提供しています。

Lee International IP & Lawに入所する前は、金・張法律事務所外国弁護士として勤務しました。米国では、バージニア州Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLPで特許に関する経歴を積みました。

2003年にジョーンズ・ホプキンス大学の電子工学、コンピュータ科学およびコンピュータ工学科を卒業し、2009年にセント・ジョーンズ大学ロースクールを卒業しました。

キム・ジヒョン弁護士は、専門的な業務遂行が可能な程度の中国語およびフランス語能力を有しています。

Practice Area

- 知的財産権

Experience

- Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP (2010~2011)
- 金・張法律事務所 (2012~2019)
- Lee International IP & Law (2019~現在)

Education

- Johns Hopkins University (B.S., Electrical Engineering, Computer Science, and Computer Engineering, 2003)
- St. John University, School of Law (J.D., 2009)

Qualifications

- 弁護士 - 米国, ニューヨーク州 (2010)

Membership

- ニューヨーク州弁護士協会 (NYSBA)
- 米国弁護士協会 (ABA)

Etc

- 言語: 英語、韓国語、中国語、フランス語

Trusted Partner for Your Global IP Needs

